

Smernica č. 1 / 2023

Podpora publikačnej činnosti na Strojníckej fakulte STU v Bratislave

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „fakulta“ alebo „SjF STU“) s cieľom zvýšiť a skvalitniť publikačnú činnosť pedagogických, a výskumných pracovníkov a študentov fakulty, v zmysle článku 17 bod 2 platného Organizačného poriadku Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, **vydáva** túto smernicu dekana.

1. Predmet smernice

- 1) Smernica sa vzťahuje na vybrané publikačné výstupy, ktoré spadajú do hodnotenia podľa Metodiky delenia dotácie MŠVVaŠ SR.
- 2) Smernica „Podpora publikačnej činnosti na SjF STU“ je určená pedagogickým pracovníkom, vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia pôsobiacim na SjF STU v Bratislave.

Podpora sa vzťahuje na publikačné výstupy, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

- publikácia musí byť uvedená v indikátore Journal Citation Reports (JCR) Web of Science s kvartilom Q1 alebo Q2 (v databáze WOS v uvedenom roku uverejnenia publikácie alebo v predchádzajúcom roku);
 - vedecké monografie vydané v zahraničných renovovaných vydavateľstvách vo svetovom jazyku a evidované vo WOS;
 - medzinárodný patent (PCR, Európsky patent, medzinárodný patent podaný v inom štáte).
- 3) Podpora publikovania bude realizovaná formou:
 - a) úhrady časti nákladov spojených s uverejnením publikačného výstupu. Podpora bude realizovaná na základe požiadania prvého autora zo SjF po predložení faktúry s maximálnou výškou sumy určenej v tejto smernici na rok 2023, resp. dodatkami k smernici na ďalšie roky
 - b) finančnej odmeny kolektívu autorov zo SjF a bude priznaná len v prípade, keď je prvý autor zamestnancom Strojníckej fakulty STU a súčasne je definovaná afilácia publikačného výstupu na SjF STU v Bratislave.

- 4) Podpora bude priznaná aj zamestnancovi alebo doktorandovi zo SjF, ktorý je v publikačnom výstupe v zozname autorov na druhom, alebo treťom mieste v prípade ak prvý alebo prví dvaja autori sú zo zahraničia.

2. Výška finančnej podpory

Úhrada časti nákladov na publikáciu

V roku 2023 bude úhrada časti nákladov po predložení faktúry od vydavateľa výstupu v nasledovnej maximálnej výške

Publikácia evidovaná v indikátore Journal Citation Reports (JCR) Web of Science s kvartilom Q1: **1000 Eur**.

Publikácia evidovaná v indikátore Journal Citation Reports (JCR) Web of Science s kvartilom Q2: **800 Eur**.

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom renovovanom vydavateľstve vo svetovom jazyku a evidovaná vo WOS: **1000 Eur**.

Medzinárodný patent (PCR, Európsky patent, medzinárodný patent podaný v inom štáte ako v SR): **800 Eur**.

Odmena autorom

V roku 2023 je výška odmeny určená nasledovne:

Publikácia evidovaná v indikátore Journal Citation Reports (JCR) Web of Science s kvartilom Q1: **800 Eur**.

Publikácia musí byť uvedená v indikátore Journal Citation Reports (JCR) Web of Science s kvartilom Q2: **600 Eur**.

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom renovovanom vydavateľstve vo svetovom jazyku a evidovaná vo WOS: **800 Eur**.

Medzinárodný patent (PCR, Európsky patent, medzinárodný patent podaný v inom štáte ako SR): **600 Eur**.

Výšku finančnej podpory určí dekan fakulty na každý kalendárny rok. Výška podpory, prípadne zmena publikačného výstupu na nasledujúce roky bude riešená vždy dodatkom k tejto smernici.

3. Vyplatenie odmeny

O vyplatenie podpory (úhrady časti nákladov na publikovanie a tiež na vyplatenie odmeny) žiada prvý autor s afiláciou na SjF . Podmienkou pre vyplatenie odmeny je registrácia publikácie v evidenčnom systéme URL. Odmena bude vyplatená len zamestnancom SjF STU na základe percentuálnych bodov evidovaných v systéme URL. V prípade, že spoluautori nie sú zamestnancami SjF STU, bude odmena znížená o ich podiel.

Podmienkou podpory je predloženie percentuálneho podielu autorov na vypracovaní publikácie s písomným autorizovaným súhlasom všetkých autorov.

Táto smernica nadobúda platnosť **25.1.** 2023, čím sa zároveň ruší platnosť smernice 1/2022.

Bratislava, **24.01.2023** 2023.

Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r.